九州大学超顕微解析研究センター
文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ事業

第 232 回ＨＶＥＭ研究会
のお知らせ

令和４年８月２２日

日本電子株式会社の 大井 泉 社長をお招きし、下記のご講演をいただきます。
皆様、奮ってご参加ください。

【日　　時】令和４年９月９日（金）　１１時 ～ １２時

【会　　場】九州大学　筑紫キャンパス 総理工Ａ棟 112 講義室
（〒816-8580　福岡県春日市春日公園６－１）
＊オンライン参加可（https://virginiatech.zoom.us/j/88928202489）

【講　　演】　大井 泉
（日本電子株式会社 代表取締役社長兼CEO, 九州大学 先導物質化学研究所 客員教授）

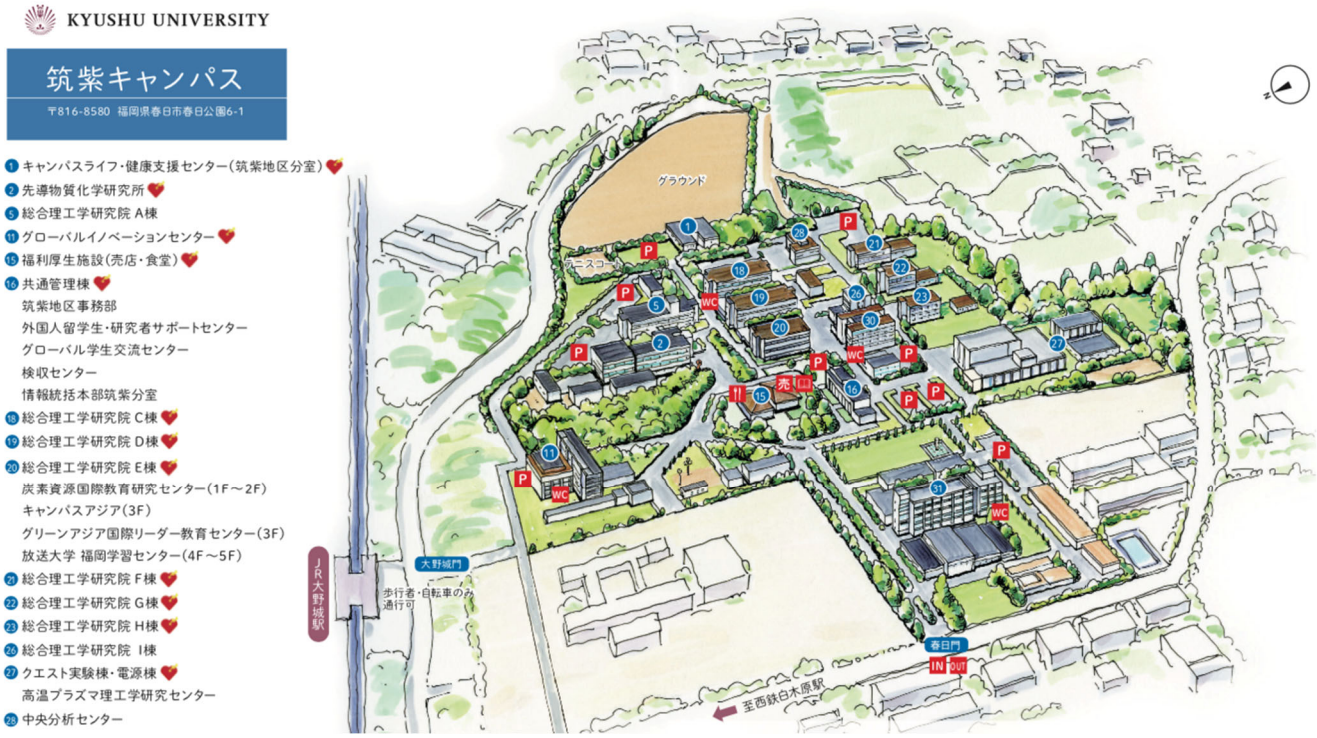
「科学技術立国を支える理科学・分析機器と産学連携」

1949年の創業以来、70年以上にわたり理科学・分析機器メーカーとして最先端の製品やサービスを提供してきた日本電子株式会社の大井社長による講演です。世界最高の技術に挑戦し、科学の進歩と社会の発展に貢献することを創業時からの理念としている同社の目指す方向性（世界の科学技術を支えるニッチトップ企業）、そして同社の考えるオープンイノベーションについて、今までの産学連携実績等を紹介しながら解説していきます。是非、ご参加ください。

****

交通手段の詳細や当研究会についてのお問い合わせは、下記の連絡先にお願いいたします。
各講演の概要と会場へのアクセスを次ページ以降に示します。

先導物質化学研究所講演会世話人：斉藤　光
ＨＶＥＭ研究会世話人：安田和弘・佐藤幸生・波多　聰
連　　絡　　先：斉藤　光（九州大学 先導物質化学研究所）
Tel & Fax: 092-583-7621　E-mail: saito.hikaru.961@m.kyushu-u.ac.jp

九州大学へのアクセスマップ。会場は筑紫キャンパスにあります。

筑紫キャンパスマップ。会場は⑤にあります。